метрический фактор, определяющий геометрию конкретного вклада µ-й связи в нелинейную восприимчивость;  $\langle \psi_0 \mid e_{i,\,j,\,k} \mid \psi_{\alpha} \rangle - i$ -, j-, k-е составляющие матричны сэлементов, вычисляемые по методике [11]. Проведенные оценки для тензора электрооптического коэффициента  $r_{33}$ дали значения порядка 5.10-15 м/В. Соответствующие значения, полученные из эксперимента методом Сенармона  $\lambda = 0.6328$  мкм, оказались равными 2.1.10-14 м/В, что можно считать неплохим результатом, учитывая простоту предложенного подхода определения нелинейных восприимчивостей.

## Список литературы

[1] Krogh—Moe // J. Acta Crystal. 1968. V. B24. N 1. P. 179—181.
 [2] Бурак Я. В., Довгий Я. О., Китык И. В. // ЖПС. 1989. Т. 51. № 4. С. 754—759.
 [3] Chadi D. J., Cohen M. L. // Phys. Rev. 1973. v. B8. N 11. P. 5747—5763.
 [4] Харрисон У. Электронная структура твердых тел. Физика химической связи. Т. 2. М.: Мир, 1983. 460 с.
 [5] Довгий Я. О., Китык И. В. // УФЖ. 1984. Т. 29. № 6. С. 884—888.
 [6] Довгий Я. О., Китык И. В., Рудь Н. А. // Изв. АН СССР, неорг. матер. 1985. Т. 21. № 5. С. 864—869.
 [7] Алексаниров Ю. М., Ловгий Я. О. Китык И. В. Колобенов В. И. Мотер.

[7] Александров Ю. М., Довгий Я. О., Китык И. В., Колобанов В. Н., Махов В. Н., Михайлин В. В. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 5. С. 1565—1567.
[8] Довгий Я. О., Заморский М. К., Китык И. В. // Препринт ФМИ АН УССР № 122. Львов, 1986. 40 с.

[9] Ковалев О. В. Неприводимые и индуцированные представления и копредставле-

ния федоровских групп: Справочное пособие. М., 1986. 368 с. [10] Levine B. F. // Phys. Rev. Lett. 1969. V. 22. N 15. P. 787—790. [11] Moss D. J., Sipe J. E., van Driel H. M. // Phys. Rev. 1987. V. B36. N 18. P. 9708—

Поступило в Редакцию 29 декабря 1988 г. В окончательной редакции 11 апреля 1989 г.

УДК 621.315.592

Физика твердого тела, том 31, в. 9, 1989 Solid State Physics, vol. 31, N 9, 1989

## РОЛЬ МАЛОУГЛОВЫХ ГРАНИЦ В ИЗМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛОВ Сол Недиствием УЛЬТРАЗВУКА

П. И. Баранский, К. А. Мысливец, Я. М. Олих

Кристаллы  $\mathrm{Cd}_x\mathrm{Hg}_{1-x}\mathrm{Te}$  из-за низкого порога пластичности. определяемого характером химической связи и особенностями их дефектной структуры (включения второй фазы, дислокации, малоугловые границы (МУГ)), весьма чувствительны к деформациям [1, 2], в том числе и к динамическим воздействиям ультразвука  $(\hat{y}3)$  [3]. Отметим, что упомянутые выше дефекты типичны для данных соединений и составляют предмет многочисленных физических исследований [4]. Обнаруженная в [5] связь характерных размеров технологических ячеек кристалла с оптимальной частотой УЗгенерации сигналов акустической эмиссии качественно согласуется с моделью вынужденных резонансных колебаний границ субблоков структуры во внешнем УЗ-поле [6].

Целью данной работы было исследование корреляции эффективности УЗ-воздействия (в диапазоне 5—17 МГц) на электрофизические параметры n-Cd<sub>x</sub>Hg<sub>1-x</sub>Te состава x=0.221  $\div 0.225$  с разной плотностью МУГ.

Исследованы два образца, вырезанные из разных мест одной и той же пластины с различной плотностью МУГ ( $N_{\rm MVT}$   $_1$  = 14  $\div$  18 и  $N_{\rm MVT}$   $_2$   $\sim$  $\sim$ 87 см $^{-1}$ ). Измерение температурных зависимостей подвижности  $\mu_{\pi}$  и концентрации электронов  $n_0$  в интервале  $4.2-100~{\rm K}$  при значениях B=

=0.08 Тл проводилось общепринятым трехзондовым методом эффекта Холла. УЗ-обработка осуществлялась на продольных волнах при комнатной температуре в два этапа — на частоте 5 и 17 МГц соответственно. Причем интенсивность УЗ, вводимого в исследуемые кристаллы в течение 30 мин на обеих частотах, задавали приблизительно одинаковой и равной  $(2-5)\cdot 10^3$  Вт/м². Частоты обработки  $f_1=5$  и  $f_2=17$  МГц соответствовали

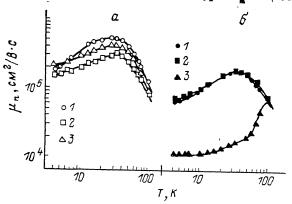


Рис. 1. Температурные зависимости подвижности электронов до (1) и после первой (2) и второй (3) УЗ-обработки образцов № 1 (a) и № 2 (б). j=5 (2) и 17 МГц (3).

частотам, определяемым размерами субблочной структуры [6], т. е. резонансным частотам субблоков каждого образца  $f_6^1 = v/2 \cdot L_1 \sim 3$  и  $f_6^2 = v/2 \cdot L_2 \sim 15 \ \mathrm{MFL}$ , где  $v = 3.4 \cdot 10^5 \ \mathrm{cm/c}$  — скорость звука;  $L_1 = 1/N_{\mathrm{MYF}} \cdot 1 \sim 0.06$ ,  $L_2 = 1/N_{\mathrm{MYF}} \cdot 2 \sim 0.011 \ \mathrm{cm}$  — средние размеры субблоков исследованных образцов. Для минимизации влияния наведенной УЗ поверхностной проводимости [7] после каждого этапа УЗ-обработки (УЗО) методом химического травления удалялся поверхностный слой толщиной  $20-50 \ \mathrm{mkm}$ .

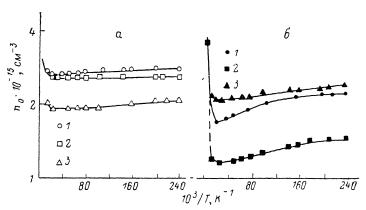


Рис. 2. Температурные зависимости концентрации электронов до и после УЗ-обработки образцов № 1 (a) и № 2  $(\delta)$ .

Обозначения те же, что и на рис. 1.

Результаты измерений приведены на рис. 1, 2. Значительные отличия исходных зависимостей  $\mu_n$  (T) и  $n_0$  (T) (с учетом того, что образцы вырезаны из одного слитка) определяются, естественно, в первую очередь различием их дефектно-дислокационной структуры. Увеличение  $N_{\rm MY\Gamma}$  приводит к уменьшению  $\mu_n$ , хотя детали механизма этого эффекта нуждаются в дополнительном изучении. Весьма характерным для образцов с различной концентрацией МУГ является то, что для них эффективность УЗвоздействия при выбранных режимах УЗО существенно различна. Действительно, из рис. 1, 2 видно, что в результате УЗО в первом режиме более значительные изменения (уменьшение)  $\mu_n$  произошли в образце  $\mathbb{N}$  1,

для которого данная частота УЗО является близкой к резонансной  $\binom{f_k}{k}$ . С пругой стороны, повторная УЗО (т. е. УЗО на частоте  $f_2 = 17~{
m MFm}$ , которая близка к 🖒 обусловила весьма сильное уменьшение подвижности в образце № 2, в то время как в образце № 1 изменение величины и оказалось невелико и даже другого знака (кривая 3 на рис. 1, a распо-

лагается выше кривой 2).

Данные результаты позволяют заключить, что эффективность УЗО определяется не только величиной вводимой УЗ-энергии, но и особенностями УЗ-взаимодействия с дефектной структурой исследованных кристаллов. В зависимости от удельной величины поглощаемой УЗ-энергии реализуются различные механизмы такого взаимодействия: при низких интенсивностях — это релаксация внутренних напряжений в объеме матрицы и, возможно, частичный «распад» (уменьшение размеров) включений, а также геттерирование дефектов на стоки [8]. В случае «нерезонансного» УЗ-воздействия для обоих образцов (кривые 3 на рис. 1, aи 2, a; кривые 2 на рис. 1, 6 и 2, 6) уменьшение  $n_0 = N_d - N_a$  и увеличение р., можно связать с геттерированием донорных примесных атомов на дислокации и границы субблоков с последующей их деионизацией, обеспечивающей уменьшение числа рассеивающих центров. Причем в образце № 2 (с бо́льшей плотностью МУГ) уменьшение электронной концентрации более значительно, чем в образце № 1, что может быть связано не только с различной эффективностью УЗО, но и с отличием их исходных концентраций  $n_0$ . При некоторых сверхпороговых интенсивностях поглощаемого звука возможен процесс активной генерации дефектов [9], в том числе и дислокаций, что должно с неизбежностью приводить к понижению подвижности [4]. В зависимости от типа вводимых дефектов этот процесс будет сопровождаться возрастанием или уменьшением концентрации свободных носителей заряда. В случае «резонансных» УЗ-воздействий (кривые 2 на рис. 1, a и 2, a; кривые 3 на рис. 1, b и 2, b), когда амплитуда колебаний МУГ значительна, а значит, велики акустические потери, улучшаются условия теплообмена между МУГ и объемом субблоков, что ведет к увеличению скорости диффузионных процессов в этих областях кристалла. Из эксперимента видно, что в этом случае преобладает процесс генерации электрически активных дефектов, причем различного типа для образцов № 1 и 2. Однако подвижность электронов как в образце № 1, так и в образце № 2 ведет себя одинаково — падает из-за роста числа рассеивающих центров. Таким образом, эффекты изменения электрофизических параметров в результате «резонансного» УЗ-воздействия значительнее в образце с бо́льшей плотностью М ${f Y}\Gamma$ , поскольку удельный объем кристалла, подверженный УЗ-активации, также значительно больше. Безусловно, более определенное понимание механизма УЗ-воздействия на дефектную структуру кристаллов Са Нд. Те потребует дальнейших исследований.

Авторы выражают искреннюю благодарность Г. А. Шепельскому за полезное обсуждение работы.

## Список литературы

Баранский П. И., Гаврилюк Ю. Н., Елизаров А. И., Кулик В. А. // ФТП. 1977. Т. 11. № 8. С. 1560—1564.
 Гасан-заде С. Г., Зинченко Э. А., Сальков Е. А., Шепельский Г. А. // Материалы

Всес. семинара по проблеме «Физика и химия полупроводников. Примеси и де-

фекты в узкозонных полупроводниках». Павлодар, 1987. С. 179—182.
[3] Любченко А. В., Олих Я. М. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 8. С. 2505—2507.
[4] Dornhaus B. R., Nimtz G. // The properties and applications of the Hg<sub>1-x</sub>Cd<sub>x</sub>Te alloy system. Narrow—Gap. Sem. Berlin, 1985. P. 199—281.
[5] Калитенко В. А., Олих Я. М., Перга В. М. // УФЖ. 1988. Т. 33. № 5. С. 788—

790. [6] Олих Я. М., Сальков Е. А., Курбанов К. Р. // ФТП. 1985. Т. 19. № 4. С. 762—

765.[7] Баранский П. И., Городничий О. П., Олих Я. М. и др. // ФТП. 1986. Т. 20. № 6. C. 1104—1106.

[8] Здебский А. П., Остапенко С. С., Савчук А. У., Шейнкман М. К. // Письма в ЖТФ. 1984. Т. 10. № 20. С. 1243—1247.
[9] Островский И. В. // Письма в ЖЭТФ. 1981. Т. 34. № 8. С. 467—471.

Институт полупроводников АН УССР Киев

Поступило в Редакцию 9 января 1989 г. В окончательной редакции 1 апреля 1989 г.

УДК 537.312.62

Физика твердого тела, том 31, с. 9, 1989 Solid State Physics, vol. 31, N 9, 1989

## проникновение магнитного поля В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СВЕРХПРОВОДНИК $YBa_{2}Cu_{3}O_{7+\delta}$

И. М. Шушлебин, В. Е. Милошенко, М. Н. Золотухин

Известно, что в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП), находящихся во внешнем магнитном поле  $B_e > B_{k1}$ , магнитный поток существует в виде вихрей  $[^{1, 2}]$ . Однако процесс проникновения вихрей пока не ясен.

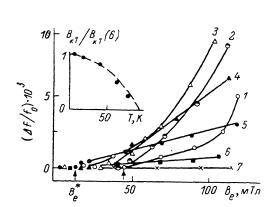


Рис. 1. Влияние температуры на изменение частоты колебаний пластин  $YBa_2Cu_3O_{7\pm\delta}$  в магнитном поле.

T, K:  $\delta$  (1), 20 (2), 40 (3), 60 (4), 80 (5), 83 (6), 110 (7).  $f_0 = 200$  Гц. На вставке — зависимость  $B_{k_1}(T)/B_{k_1}$  (6). Штриховая линия — функция  $1-(T/T_k)^2$ , где  $T_{L} = 90 \text{ K}$ .

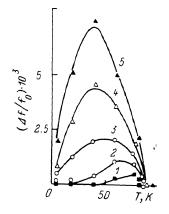


Рис. 2. Влияние магнитного поля на изменение частоты колебаний пластин  $YBa_2Cu_3O_{7+\delta}$  с температурой.

 $B_e$ , MTm: 20 (1), 40 (2), 60 (3), 80 (4), 100 (5).

В металлических же сверхпроводниках (СП) проникновение вихрей в их объем приводит к росту собственной частоты f колебаний СП и избыточной диссипации энергии этих колебаний  $Q^{-1}$  [3, 4], что позволило использовать механический метод для исследования проникновения поля в СП [5]. Особенности в изменении f и  $Q^{-1}$  отмечались и в ВТСП на основе лантана [6] и иттрия[7].

В данной работе представлены результаты изучения проникновения поля в  $Y_1 Ba_2 Cu_3 O_{7+\delta}$  механическим методом в звуковом диапазоне частот [8]. Образцы в виде пластинок с характерными размерами  $3 \times 1 \times$ х 0.3 мм крепились на свободном конце несущей консоли из бронзы или ниобия, совершающей изгибные колебания. Внешнее магнитное поле В, созданное магнитом типа ФЛ-1, направлялось по нормали к большей